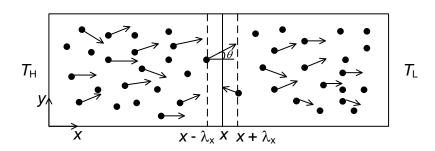
隨著半導體技術進步,現今的半導體製程之線寬已經達到幾奈米尺度,但伴隨製程線寬縮小,晶片的散熱問題也越來越嚴重,且微觀下熱的傳遞機制也須被考量;在巨觀下,固體內熱的傳遞行為類似流體流動,流體的流動是藉由流體(液體或氣體)內壓力差驅動,而熱的傳遞則由固體內溫度差驅動,而流體與固體,在巨觀下都可假設為連續體,但當系統尺度微小化,熱傳的連續體假設可能不成立,這類似於稀薄氣體(氣體密度很低)條件下時,就需考慮個別氣體分子的運動情形;流體力學的牛頓黏性定理(Newton's law of viscosity)為

$\tau = -\mu du/dy$ (1)

其中 τ為剪應力、du/dy 為速度梯度、而μ為黏滯係數,此式表示流體剪應力與速度梯度成正比,而正比係數為黏滯係數,其中剪應力亦可被考慮為動量通量,而 負號代表動量是由速度大的流體分子傳遞至速度較低之流體分子;熱傳導的傅立葉定理(Fourier's law)為

q=-kdT/dx (2)

其中 q 為熱通量、k 為熱傳導率、而 dT/dx 為溫度梯度,此式指出熱通量與溫度梯度成正比,而正比係數為熱傳導率,負號代表熱由高溫區傳遞至低溫區,以上兩統御方程式有類似的結構,即通量與驅動力成正比,而正比係數分別為黏滯係數與熱傳導率。熱傳的載子為聲子(phonon),聲子是個準粒子(quasiparticle),為固體內晶體晶格(crystal lattice)之振盪子(vibration mode)之振盪能(vibration energy)的最小單位,固體內的熱傳則可被認為是藉由聲子所傳遞,在巨觀下,黏滯係數與熱傳導率為材料性質,但在微小尺度下,黏滯係數與熱傳導率可隨系統尺寸改變,考慮固體內熱傳藉由聲子傳遞,應用類似氣體分子動力學理論分析固體熱傳,假設如下圖之固體系統,左側為熱端,右側為冷端。



圖一、固體內之熱傳藉由聲子傳遞,左側為熱端,右側為冷端。

熱藉由聲子由左側之高溫段傳遞至右側之低溫段,通過x 面之往x 方向之熱通量 q 可藉由下式所求得:

$$q = \frac{1}{2}(nv_x E)|_{x-\lambda_x} - \frac{1}{2}(nv_x E)|_{x+\lambda_x}$$
 (3)

上式中n為聲子數量密度, v_x 為聲子在x方向速度分量,E為聲子所帶之能量, $m\lambda_x$ 為聲子在x方向之平均自由徑,式(3)表示通過x面之熱通量可由距此面左

側距離為 λ_x 之面之向右熱通量與距此面右側距離為 λ_x 之面之向左熱通量之差值求得,而 1/2 代表著在 $x-\lambda_x$ 面($x+\lambda_x$ 面)上有一半的聲子是往右(往左)運動,式(3) 可被改寫為微分的型式:

$$q = -\lambda_x \frac{d(nv_x E)}{dx} \quad (4)$$

假設聲子速度不受位置影響,則

$$q = -\lambda_x v_x \frac{d(nE)}{dx}$$
 (5)

上式可改寫為:

$$q = -\lambda v \cos^2 \theta \ \frac{d(nE)}{dx} \ (6)$$

其中 θ 為球狀座標之極角(polar angle),由於 θ 為一任意角度,將 $\cos^2\theta$ 針對半圓球做積分平均可得下式:

$$q = -\lambda v \frac{d(nE)}{dx} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos^2\theta \sin\theta d\theta d\phi \right]$$
 (7)

上式內中括號所得之值為 1/3,因此

$$q = -\frac{1}{3}\lambda v \frac{d(nE)}{dx}$$
(8)

令體積能量密度 u = nE (公制單位為 J/m^3), 並應用連鎖率可得:

$$q = -\frac{1}{3}\lambda v \frac{d(u)}{dT} \frac{dT}{dx}$$
(9)

其中T為溫度,令單位體積熱容 $C_v = du/dT$,則

$$q = -\frac{1}{3}C_{\nu}\nu\lambda\frac{dT}{dx}$$
 (10)

將式(10)與傅立葉定理(式(2))相比較,則可得熱傳導率

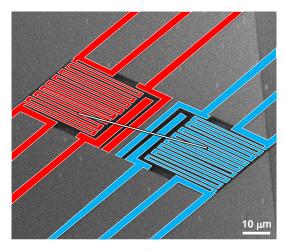
$$k = \frac{1}{3}C_{\nu}\nu\lambda \ (11)$$

上式說明物體熱傳導率由熱容、聲子速度、與聲子平均自由徑所決定,其中聲子平均自由徑為聲子與聲子間碰撞的平均距離,熱容由固體內振盪子數量決定,聲子速度由聲子色散關係所決定,在如半導體元件之線寬已經達到幾奈米尺度之環境之下,系統尺寸有可能影響熱容、聲子速度、與聲子平均自由徑之值,故相關半導體元件之熱傳導率已不再只取決於材料性質,而同時須考慮到熱傳導率受系統尺寸之影響,唯有更深入瞭解微奈米尺度下之熱傳機制,才能有效解決現今半導體技術發展與電子元件所遇到之散熱問題。

在實驗上量測奈米元件如奈米線的熱傳導率的方法可參考 Li 等人之研究[1],將 奈米線放置於如圖二之量測微元件上,此量測微元件包含兩個懸浮薄膜,此兩個 懸浮薄膜上有白金線圈,可做為加熱器與溫度感測器使用,左側薄膜為加熱板,

微小尺度熱傳現象

右側薄膜為感測板,在量測時於加熱板通入直流電,此加熱板上產生的焦耳熱將通過奈米線傳到右側感測板,兩板的溫度可由兩板的電阻得知,由所給定的焦耳熱、兩板溫度差,及奈米線的幾何尺寸,通過傳立葉定理則可得到奈米線的熱傳導率。



圖二、奈米線熱傳導率量測微元件,包含一奈米線橫跨兩懸浮薄膜,其中左側薄膜為加熱板,而右側薄膜為感測板 (感謝簡歆哲同學製圖)。

[1] Deyu Li, Yiying Wu, Philip Kim, Li Shi, Peidong Yang, Arun Majumdar*, "Thermal conductivity of individual silicon nanowires," Applied Physics Letters, 83, 2934-2936, 2003.